

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-311381  
(43)Date of publication of application : 07.11.2000

(51)Int.CI.

G11B 7/24

(21)Application number : 2000-045449  
(22)Date of filing : 23.02.2000

(71)Applicant : SHARP CORP  
(72)Inventor : TAJIMA HIDEHARU  
TAKAMORI NOBUYUKI

(30)Priority

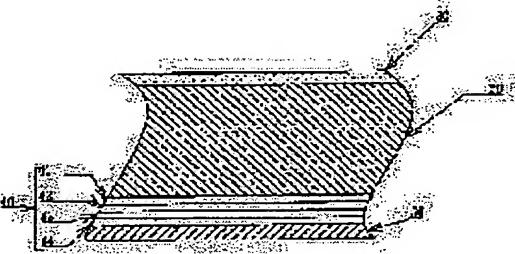
Priority number : 11046189 Priority date : 24.02.1999 Priority country : JP

## (54) OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To make the deformation quantity at a temperature change smaller and to enhance the reliability of recording and reproducing by constituting an optical information recording medium in such a manner that the neutral surface at the deformation by a temperature change during recording and reproducing exists near thin-film layers, such as magnetic films.

**SOLUTION:** The optical information recording medium has the single or multilayered thin-film layers 40 consisting of the thin films including first and second dielectric films 41 and 43, the recording film 42, a reflection film 44, etc., on a transparent substrate 20 and is formed with a thin-film protective film 50 essentially consisting of a resin on the thin-film layers 40. A substrate protective film 30 essentially consisting of a resin for protecting the transparent substrate 20 is formed on the opposite surface of the transparent substrate 20. The coefficient linear expansion, Young's modulus and film thickness of the thin-film protective film 50 formed on the thin-film layers 40 are regulated, by which the bending moment reverse from the bending moment by the transparent substrate 20 is imparted to the thin-film layers 40. The plane which is included in the thin-film layers 40 and is parallel to the film plane is formed as the neutral plane of the deformation. As a result, the deformation due to the temperature change is suppressed.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 03.07.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-311381

(P2000-311381A)

(43)公開日 平成12年11月7日 (2000.11.7)

(51)Int.Cl.

G 11 B 7/24

識別記号

5 2 2

F I

G 11 B 7/24

テマコト<sup>®</sup> (参考)

5 2 2 A

審査請求 未請求 請求項の数 6 O.L. (全 11 頁)

(21)出願番号 特願2000-45449(P2000-45449)

(22)出願日 平成12年2月23日 (2000.2.23)

(31)優先権主張番号 特願平11-46189

(32)優先日 平成11年2月24日 (1999.2.24)

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 田島 秀春

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 高森 信之

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(74)代理人 100102277

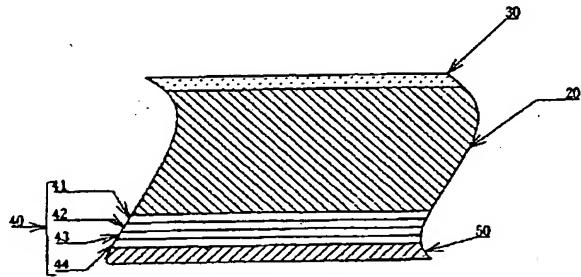
弁理士 佐々木 晴康 (外2名)

(54)【発明の名称】 光情報記録媒体

(57)【要約】

【課題】 温湿度変化に伴う変形(反り)を防止でき、且つ、その製造が容易な光情報記録媒体を提供する。

【解決手段】 光情報記録媒体10は、透明基板20と、透明基板20上に形成された記録膜42を含む薄膜層40と、薄膜層40上に形成された薄膜保護膜50と、透明基板20上に形成された基板保護膜30を有している。この光情報記録媒体10の温度変化に起因する変形の中立面は薄膜層40内にある。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板と、該透明基板上に形成され記録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜保護膜と、を少なくとも有する光情報記録媒体において、記録再生時の温度変化による膜厚方向の変形の中立面が前記薄膜層近傍にあることを特徴とする光情報記録媒体。

【請求項2】 透明基板と、該透明基板上に形成され記録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜保護膜と、を少なくとも有する光情報記録媒体において、前記薄膜層近傍において、膜厚方向におけるその両側から受ける曲げモーメントが、略等しいことを特徴とする光情報記録媒体。

【請求項3】 透明基板と、該透明基板上に形成され記録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜保護膜と、を少なくとも有する光情報記録媒体において、前記薄膜保護膜は、そのヤング率及び線膨張係数の少なくとも一方が前記透明基板よりも大きいことを特徴とする光情報記録媒体。

【請求項4】 請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の光情報記録媒体において、前記薄膜保護膜の膜厚が、 $20 \mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする光情報記録媒体。

【請求項5】 透明基板と、該透明基板上に形成され記録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜保護膜と、前記透明基板の光入射側に形成された樹脂を主成分とする基板保護膜と、を少なくとも有する光情報記録媒体において、前記薄膜保護膜の透湿度より前記基板保護膜の透湿度が小さいことを特徴とする光情報記録媒体。

【請求項6】 請求項5に記載の光情報記録媒体において、記録再生時の温度変化による膜厚方向の変形の中立面が前記薄膜層近傍にあり、且つ、前記薄膜保護膜の膜厚が、前記基板保護膜の膜厚よりも厚いことを特徴とする光情報記録媒体。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、情報を記録又は再生する光情報記録媒体に関し、特に、環境変化や経時変化による反りを抑制できる光情報記録媒体に関する。

## 【0002】

【従来の技術】図1は、光情報記録媒体の構成を示す断

面模式図である。図6は、その光情報記録媒体の平面図(a)及び側面図(b)である。

【0003】この光情報記録媒体は、図1、6に示すように、ポリカーボネート等からなる円板状の基板20上に、スパッタ等により誘電体膜41、43(窒化シリコン等)、記録膜42(TbFeCo等)、反射膜44(A1等)等の薄膜からなる単層、または多層からなる薄膜層40が形成されている。また、この薄膜層40上に樹脂膜等による薄膜保護膜50が、基板の光入射面上には樹脂等からなる基板保護膜30が形成されている。これらのそれぞれの層及び膜の膜厚は、基板20が約 $1.2 \text{ mm}$ 、スパッタ等で形成される単層あるいは多層薄膜層40の厚さは $10 \sim 300 \text{ nm}$ 、薄膜保護膜50の厚さが $1 \sim 30 \mu\text{m}$ 、基板保護膜30の厚さが $1 \sim 30 \mu\text{m}$ であり、全厚のほとんどがポリカーボネイト基板20によって占められている。このため光情報記録媒体の剛性は、そのほとんどが、ポリカーボネート基板20に依存しており、ポリカーボネート基板20が十分に厚いため、環境変化(温湿度変化)による変形は非常に小さかった。このため、通常は、各層に発生する応力や曲げモーメントのバランスはほとんどの場合考慮されていなかった。

【0004】しかしながら、光情報記録媒体においては、更なる高密度記録再生が求められており、収差の発生を抑制するために基板が薄型化する傾向(例 $1.2 \text{ mm}$ 厚 $\rightarrow 0.6 \text{ mm}$ 厚)にある。この場合、当然、光情報記録媒体の剛性は低下し、環境変化(温湿度変化)によって光情報記録媒体を形成している各層に発生する応力に起因する変形が大きくなり、情報の記録再生が困難になるという問題が生じる。したがって、基板が薄くなり剛性が低下した場合においても、対環境性能の高い光情報記録媒体が求められている。

【0005】光情報記録媒体の変形を抑制する手法として、特開平4-195745号公報には基板の裏面(薄膜層の形成されていない側の面)に反り防止用の誘電体膜を設ける手法が提案されている。

【0006】図7はこの光情報記録媒体の構成を示す断面図である。なお、図7において図1と同一部分については同一符号を付している。図7に示すように、ここでは、ポリカーボネート基板20の光入射側に誘電体層60を設けて、透明基板20の両側に位置する記録膜42と誘電体層60との膨張率を同等とすることで、光情報記録媒体を透明基板20に対して対称構造として、これにより光情報記録媒体の反りを防止できるようにしている。

【0007】また、特開平10-64119号公報には、薄膜保護膜を厚く塗布することにより、光ディスクの温度上昇による反りを少なくすることが記載されている。

【0008】また、光情報記録媒体が湿度変化によって

反ることを問題として、図8に示すような、薄膜保護膜50、薄膜層40、基板20、基板保護膜30を有する光情報記録媒体において、基板20と基板保護膜30との間にSiO<sub>2</sub>やAlNからなる透湿防止膜70を設けたものが特開平4-364248号公報で提案されている。なお、図8において図1と同一部分については同一符号を付している。

## 【0009】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開平4-195745号公報に記載の手法（図7参照）では、基板の光入射側にスパッタ等により誘電体層を設ける必要があるため、生産において、基板に対して一方側の面に薄膜層を形成した後、その基板を引っ繰り返して反対側の面に誘電体層を形成する必要があり、工程が複雑化するとともに生産設備の高価格化を齎し、コストアップに繋がるという問題がある。

【0010】また、特開平10-64119号公報に記載の手法では、薄膜保護膜の膜厚が厚くなりすぎ、製造上難があるという問題がある。また、例えば、光情報記録媒体が光磁気記録媒体であった場合、記録時に印加する磁界を高速で反転させるには磁界発生手段と薄膜層とを近接することが望ましく、薄膜保護膜の膜厚が厚くなることは磁気特性の劣化を齎し、問題である。

【0011】さらに、特開平4-364248号公報に記載の手法（図8参照）でも、基板の光入射側にスパッタ等によりSiO<sub>2</sub>やAlNを設ける必要があるため、生産において、基板に対して一方側の面に薄膜層を形成した後、その基板を引っ繰り返して反対側の面に誘電体層を形成する必要があり、工程が複雑化するとともに生産設備の高価格化を齎し、コストアップに繋がるという問題がある。

【0012】本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、温湿度変化に伴う変形（反り）を防止でき、且つ、その製造が容易な光情報記録媒体を提供することを目的とする。

## 【0013】

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の光情報記録媒体は、透明基板と、該透明基板上に形成され記録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜保護膜と、を少なくとも有する光情報記録媒体において、記録再生時の温度変化による膜厚方向の変形の中立面が前記薄膜層近傍にあることを特徴とする。

【0014】請求項2に記載の光情報記録媒体は、透明基板と、該透明基板上に形成され記録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜保護膜と、を少なくとも有する光情報記録媒体において、前記薄膜層近傍において、膜厚方向におけるその両側から受ける曲げモーメントが、略等しいことを特徴とする。

【0015】請求項3に記載の光情報記録媒体は、透明基板と、該透明基板上に形成され記録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜保護膜と、を少なくとも有する光情報記録媒体において、前記薄膜保護膜は、そのヤング率及び線膨張係数の少なくとも一方が前記透明基板よりも大きいことを特徴とする。

【0016】請求項4に記載の光情報記録媒体は、請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の光情報記録媒体に10おいて、前記薄膜保護膜の膜厚が、20μm以下であることを特徴とする。

【0017】請求項5に記載の光情報記録媒体は、透明基板と、該透明基板上に形成され記録膜または反射膜のいずれか一方を少なくとも含む薄膜層と、該薄膜層上に形成された樹脂を主成分とする薄膜保護膜と、前記透明基板の光入射側に形成された樹脂を主成分とする基板保護膜と、を少なくとも有する光情報記録媒体において、前記薄膜保護膜の透湿度より前記基板保護膜の透湿度が小さいことを特徴とする。

【0018】請求項6に記載の光情報記録媒体は、請求項5に記載の光情報記録媒体において、記録再生時の温度変化による膜厚方向の変形の中立面が前記薄膜層近傍にあり、且つ、前記薄膜保護膜の膜厚が、前記基板保護膜の膜厚よりも厚いことを特徴とする。

【0019】なお、請求項1において、変形の中立面とは、後述する式（1）～（5）において、反り角θが略0となるときに、yの値により表される面を示している。

## 【0020】

【発明の実施の形態】（実施の形態1）以下、本実施の形態の光情報記録媒体について説明するが、まず、本発明の原理を説明する。

## 【0021】①原理

従来の技術の項で説明したように、特開平4-195745号公報（図7参照）に記載の光情報記録媒体では、透明基板20に対して対称になるよう層を構成することで、光情報記録媒体の反りを抑制していた。

【0022】これに対して、本発明者は、例えば、図1の断面模式図に示すような薄膜保護膜50、薄膜層40、透明基板20、基板保護膜30を有する光情報記録媒体において、（a）薄膜層40を温度変化による変形の中心とすること、すなわち、薄膜層に対して対称に構成することで反りが抑制できる点、及び、（b）反りの抑制に併せて薄膜保護膜50の膜厚を薄くできる点を見出した。以下、さらに詳しく説明する。

【0023】図1に示すように、一般に、光情報記録媒体は、ポリカーボネート等の透明基板20上にスパッタ等により誘電体膜41、43（窒化シリコン等）、記録膜42（TbFeCo等）、反射膜44（Al等）等の薄膜からなる単層又は多層の薄膜層40を有し、その薄

膜層40上に樹脂を主成分とする薄膜保護膜50が形成されているとともに、その透明基板20の反対の面上に透明基板20を保護するために樹脂を主成分とする基板保護膜30が形成されている。

【0024】このように光情報記録媒体は通常多層で構成されており、そのため、各層の物性値である線膨張係数の相違等に起因して、温度変化時に各層に発生する応力が異なる結果となる。具体的には、一般に、ポリカーボネートからなる透明基板20、及び、基板保護膜30、薄膜保護膜50の線膨張係数は薄膜層40のそれに比較して大きく、薄膜層40の基板の半径方向への膨張はその他の各層に比較して非常に小さくなる。また、透明基板20の厚さは基板保護膜30及び薄膜保護膜50の厚さに比較して非常に大きく、薄膜層40の各薄膜のヤング率が他の層に比較して非常に大きくなる。このため、温度変化が生じると、薄膜層40の膨張が小さいの比して、透明基板20の膨張が大きくなり、結果的に、光情報記録媒体10は半径方向に垂直で且つ膜厚方向において薄膜保護膜50側に向かう反りが生じ易くなる。図2はその反りを説明する模式図であり、(a)は平面図、(b)は側面図である。

【0025】本実施の形態ではこの反りを防止するためには、薄膜層40上に形成される薄膜保護膜50の線膨張係数、ヤング率、及び膜厚を調整することで、薄膜層40

$$M_i = \frac{E_i I_i}{R_i} \quad \dots \quad (1)$$

$$\alpha_i T + \frac{P_i}{bt_i E_i} - \frac{t_i}{2R_i} = \alpha_{i+1} T + \frac{P_{i+1}}{bt_{i+1} E_{i+1}} + \frac{t_{i+1}}{2R_{i+1}} \quad \dots \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^n P_i = 0 \quad \dots \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^n M_i + P_i \left( y - \frac{t_1}{2} \right) + P_2 \left( y - t_1 - \frac{t_2}{2} \right) + \dots + P_n \left( y - t_1 - t_2 - \dots - \frac{t_n}{2} \right) = 0 \quad \dots \quad (4)$$

$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{L-2}{R} \right) \quad \dots \quad (5)$$

【0030】なお、式(1)～(5)における各記号は、

$\alpha_i$  : i層の線膨張係数

$E_i$  : i層のヤング率

$t_i$  : i層の厚さ

$P_i$  : i層における軸力

$M_i$  : i層における曲げモーメント

$R_i$  : 曲率半径

$I_i$  : i層の断面2次モーメント

$b$  : はりの幅(単位長とする)

$T$  : 変化温度

$L$  : はりの長さ

$y$  : n層はりの中立面位置

$\theta$  : 最大変位部における長さ4mmでの反り角度を示している。また、各層の厚さは曲率半径に比較してはるかに小さいため、各層( $i = 1, 2, \dots, n$ )における曲率半径は同一( $R_1 = R_2 = R_3 = \dots = R$ )とする。ま

\* 0に対して、透明基板20による曲げモーメントと逆向きの曲げモーメントを与え、そして、薄膜層40内に含まれ、膜面と平行な面を変形の中立面として、温度変化による変形(図2に示すような反り)を抑制する。

【0026】上記のような薄膜保護膜50の線膨張係数、ヤング率、及び膜厚の設定は、次のような近似計算によって行える。

【0027】光情報記録媒体10には、温度変化時に半径方向に働く応力(軸力)と円周方向に働く応力と膜厚方向に働く応力が発生するが、光情報記録媒体10は、円板状であるため、円周方向に働く応力は円周内で均一になり、膜厚方向の力も各層内では一様に働くため、変形には寄与しないと仮定できるため、光情報記録媒体10の変形すなわち反り(図2参照)は、その断面部に相当する多層はりにおける反りに置換できる。図3はその多層はりを示す図である。なお、図3ではn層はりを示しているが、このnは光情報記録媒体の層数であり、図1の光情報記録媒体の場合にはn=7である。

【0028】この多層はりにおける温度変化時の反り角度 $\theta$ は各層の軸力 $P_i$ ( $i = 1, 2, \dots, n$ )と曲げモーメント $M_i$ の釣り合いから導かれる式(1)～(5)によって表わすことができる。

【0029】

【数1】

た、変化温度Tは光情報記録媒体の使用温度環境(一般に-15°C～80°C)内における変化温度である。

【0031】そして、この式(1)～(5)においてyを薄膜層40内に設定したときにθが小さくなるようすなわち曲率半径Rが大きくなるように各層(特に薄膜保護膜50(薄膜層40については光情報記録媒体の特性により予め決められていることが多い))の厚さ、線膨張係数α、ヤング率Eを決定すれば、温度変化に伴う図2の反りを抑制できる光情報記録媒体を得ることができる。

【0032】ところで、光情報記録媒体において薄膜保護膜50の膜厚が厚くなると、それをスピンドルコートで形成することが難しくなる。また、光情報記録媒体が光磁気記録媒体の場合には薄膜保護膜50の膜厚が厚くなると、磁気ヘッドと薄膜層40との距離が離れることにな

り、磁気特性上好ましくない。これらのことから薄膜保護膜50の膜厚は30μm以下、更に良くは20μm以下に設定することが望ましい。したがって、薄膜保護膜50としては、上記膜厚条件(30μm以下(望ましくは20μm以下))を満たすとともに、上記式(1)～(5)においてθを小さくできる線膨張係数α、ヤング率Eの材料を選定することが必要である。式(1)～(5)によれば、線膨張係数α、ヤング率Eの少なくとも一方が大きければ、膜厚が小さくてもθを小さくすることが可能である。

【0033】以上説明したように、本実施の形態の光情報記録媒体では薄膜層40内に温度変化時における変形の中立面がくるように各層(特に薄膜保護膜50)を設定するため、反りの発生を抑制できる。また、光情報記録媒体を構成している各層の中で変形速度の最も遅い薄膜層40の変形がごく小さくなり、実際の温度変化時に問題となる変位のオーバーシュートも小さなものになる。さらに、透明基板20の光入射側には樹脂を主成分とする基板保護膜30のみを形成すればよいため、スピンドルコート等により簡単に製造でき、製造工程を簡略化できる。

【0034】なお、上記説明では、光情報記録媒体を構成する全ての層の材料特性を用いて、温度変化による変形の中立面が薄膜層40の内部に存在するように、各層(特に薄膜保護膜50)の設定を行うことについて述べたが、一般に、光情報記録媒体における薄膜層40を構成する各層は非常に薄いものであるため、薄膜層40を1つの層と見なして、薄膜層40に対してその両側(一方側が透明基板20及び基板保護膜30、他方側が薄膜保護膜50)が温度変化により与える曲げモーメントが\*30

## 実施例1

	材質	膜厚	ヤング率(Pa)	線膨張係数(1/°C)
透明基板	ポリカーボネイト	0.6mm	2.41E+09	6.00E-05
薄膜層	室化アルミニウム	79nm	3.43E+11	5.60E-06
薄膜保護層	UV硬化樹脂1	16μm	1.80E+09	7.10E-05

## 【0038】

## ※※【表2】

## 比 較 例 1

	材質	膜厚	ヤング率(Pa)	線膨張係数(1/°C)
透明基板	ポリカーボネイト	0.6mm	2.41E+09	6.00E-05
薄膜層	室化アルミニウム	79nm	3.43E+11	5.60E-06
薄膜保護層	UV硬化樹脂2	15μm	1.80E+09	5.62E-05

【0039】表1、2から分かるように、両者の違いは、主にUV硬化樹脂(薄膜保護膜50)の線膨張係数であり、実施例1の方が線膨張係数が大きいものを使用している。なお、透明基板20としては、両者とも内径φ15mm、外径120mmのものを使用している。

【0040】実施例1と比較例1の媒体に対して25°C→55°Cに上昇する温度変化(上記のT=30°C)を与

\* 略打ち消し合うように、各層(特に薄膜保護膜50)を設定しても良い。この場合でも、薄膜層40の温度変化による反りを略無くすことができる。このとき、薄膜保護膜50の膜厚を小さくする(30μm以下(望ましくは20μm以下))には、透明基板20の厚さが大きいことを鑑みると、薄膜保護膜50の線膨張係数α、ヤング率Eの少なくとも一方は、透明基板20よりも大きいものである必要がある。

## 【0035】の実施例

10 次に、上記原理に基づき形成した光情報記録媒体の実施例について説明する。なお、本実施例は、薄膜層40が室化アルミニウム1層のみからなると仮定している。これは、薄膜層40の変形は一般に室化アルミニウム等の誘電体層が主にその原因となる場合が多いからである。また、本実施例では基板保護膜30が無い例を示している。基板保護膜30が存在する場合にはそれを考慮して各層(特に薄膜保護膜50)の設定を行う必要がある。

## 【0036】実施例1として、ポリカーボネイト基板

20 (透明基板20)上に、室化アルミニウム薄膜層(薄膜層40)と式(1)～(5)を用いて設計された条件の紫外線(UV)硬化樹脂1(薄膜保護膜50)が形成された媒体を形成した。また、比較例1として、ポリカーボネイト基板上に、室化アルミニウム薄膜層と従来の紫外線(UV)硬化樹脂2(薄膜保護膜)が形成された光情報記録媒体を形成した。表1、2にそれぞれ実施例1、比較例1の構成を示す。

## 【0037】

## 【表1】

えて、そのときの外周部( $r = 56\text{ mm}$ )での反り角θの変化量の経時変化を測定した。なお、反り角そのものでなく反り角の変化量を測定した理由は、常温状態において、媒体は独自の反り角を持っているため、温度変化による変形を示すには不適格であるためである。

【0041】図4はその結果を示す図である。実施例1の媒体の反り角の変化量は、最大値及び定常状態値のい

それも比較例1の媒体よりも小さく、変形を抑制していることが分かる。また、この図から、実施例1によれば、 $20\mu m$ 以下の膜厚であっても、温度が変化により一時的にも大きな反りが生じることがないことが分かる。さらに、図4には、上記式(1)～(5)を用いて予想した反り角θの変化量を併記しているが、上記式(1)～(5)による近似が実測値に非常に近く、その\*

\*近似は実際に適合していることが分かる。

【0042】次に、ヤング率の大きなUV硬化樹脂3を使用した媒体(実施例2)について説明する。この実施例2の媒体は実施例1の媒体とUV硬化樹脂の特性が異なっているものである。表3に実施例2の構成を示す。

【0043】

【表3】

実施例2

	材質	膜厚	ヤング率(Pa)	線膨張係数( $1/{\circ}C$ )
透明基板	ポリカーボネイト	0.6mm	2.41E+09	6.00E-05
薄膜層	硬化アルミニウム	79nm	3.43E+11	5.60E-06
薄膜保護層	UV硬化樹脂3	16 $\mu m$	3.60E+09	5.68E-05

【0044】この実施例2の媒体について、上記式(1)～(5)を用いて反り角θの変化量を予想すると、その値は $5.18[mrad]$ であり、上述の比較例1に比して大幅に温度変化に起因する反りが減少していることが分かる。

【0045】以上のように、本実施の形態の光情報記録媒体によれば、温度変化により一時的にも大きな反りが生じることを抑制できるため、記録再生時の温度上昇によっても再生不良等の問題が生じることを抑えることができる。また、薄膜保護膜50の膜厚を薄くすることができます。

【0046】(実施の形態2) 本実施の形態では、湿度変化による変形を防止できる光情報記録媒体について説明する。

#### 【0047】①原理

上述した図1に記載の光情報記録媒体10は、透明基板20としてポリカーボネート等からなる基板を用いているため、周辺が高湿となったとき、透明基板20が吸湿により膨張する。そして、これにより光情報記録媒体10

※0に変形が生じる。特に、基板保護膜30の透湿度が薄膜保護膜50の透湿度に比較して大きい場合は、基板20の変形速度が薄膜保護膜50の変形速度より大きくなるため、実際の湿度変化時に大きな変位のオーバーシュートが起き実用上において大きな問題となっていた。

【0048】本実施の形態では、基板保護膜30の透湿度を薄膜保護膜50の透湿度に比較して小さくして、このオーバーシュートを抑制しすることにより、実用における問題を解決する。

#### 【0049】②実施例

実施例3として上述の実施例1に記載の媒体にUV硬化樹脂4からなる基板保護膜30を付加した媒体を形成した。また、比較のため、比較例2として、上述の実施例1に記載の媒体にUV硬化樹脂5からなる基板保護膜30を付加した媒体を形成した。この実施例3、比較例2における各UV硬化樹脂の透湿度について表4に示す。

#### 【0050】

【表4】

	基板保護膜		薄膜保護膜	
	膜種	透湿度( $g/m^2 \cdot day$ )	膜種	透湿度( $g/m^2 \cdot day$ )
実施例3	UV硬化樹脂4	2.20E+02	UV硬化樹脂1	4.60E+02
比較例2	UV硬化樹脂5	9.70E+02	UV硬化樹脂1	4.60E+02

【0051】この実施例3、比較例2の媒体に対して、湿度変化(周囲湿度を $50\% \rightarrow 90\%$ に変化)を与えて、各媒体の外周部( $r = 56mm$ )における反り角θの変化量の経時変化を測定した。

【0052】図5はその結果を示す図である。実施例3の反り角の変化量の最大値(オーバーシュート時に発生)は比較例2のそれに比較して非常に小さなものとなり、湿度変化による変形が抑制されていることがわかる。

【0054】なお、本実施の形態の光情報記録媒体においても、実施の形態1に記載のように薄膜層40内に温度変化による変形の中立面を有するように、また、薄膜層40に対してその両側(一方側が透明基板20及び基板保護膜30、他方側が薄膜保護膜50)が温度変化により与える曲げモーメントが略打ち消し合うように、薄膜保護膜50及び基板保護膜30の設定を行えば、本実施の形態における温度変化に起因する変形の防止のみならず、温度変化に起因する変形をも防止することができる。

【0055】上記のように変形の中立面を薄膜層40内に設ける場合には、一般に光ビームの入射側となる基板保護膜30の膜厚は、薄膜保護膜50の膜厚より薄い方

【0053】このように本実施の形態の光情報記録媒体によれば、湿度が変化しても一時的にも大きな反りが生じることがなく、記録再生時に再生不良等の問題が生じることを抑制できる。

11

が良いため、それを満たすような線膨張係数等を有する保護膜材料を選択することが望ましい。

【0056】なお、以上の実施の形態では変形の中立面が薄膜層内に位置するように媒体を構成したが、薄膜層近傍にあっても良い。勿論、薄膜層内にあることが変形量を減少させる上で望ましい。

【0057】以上の実施の形態1、実施の形態2において\*

	材質	膜厚	ヤング率(Pa)	線膨張係数(1°C)	透湿度(g/m²·day)
基板保護膜	UV硬化樹脂6	3μm	6.8E+9	5.0E-5	2.2E+2
透明基板	ガラス	0.5mm	3.3E+9	6.0E-5	
薄膜層	電化アルミニウム	79nm	3.4E+11	5.6E-6	
薄膜保護膜	UV硬化樹脂7	12μm	5.9E+9	7.2E-5	4.6E+2

【0060】この実施例4の媒体の温度変化時、及び湿度変化時における反り角θの変化量を測定した。図9、10はその結果を示す図である。なお、透明基板の大きさは、内径φ7mm、外径φ50mmである。

【0061】図9は、雰囲気を温度25°C湿度50%から温度70°C湿度30%に変化させたときの媒体の外周部における反り角θの変化量を示している。この結果では、基板厚がより薄い（実施例4では0.5mm）場合においても、温度変化時における反りの変化量は3mmrad程度であった。従来の手法により表5の条件の薄い透明基板を用いた場合、反りの変化量が10mmradはあるかに超えていたため、本発明により反りの変化を大幅に抑制できることがわかる。

【0062】また、図10は雰囲気を温度25°C湿度60%から温度25°C湿度90%に湿度を変化させたときの媒体の外周部における反り角θの変化量を示している。この結果より、基板厚がより薄い（実施例4では0.5mm）場合においても、湿度変化時における反りの変化量が非常に小さいことが分かった。

【0063】

【発明の効果】本発明では、光情報記録媒体を温度変化による変形時の中立面が磁性膜等の薄膜層近傍（望ましくは薄膜層内）にあるように構成することにより、温度変化時における変形量を小さくして、記録再生の信頼性を高めることができる。

【0064】また、上記光情報記録媒体において、透明基板よりもヤング率、線膨張係数の少なくとも一方が大きな薄膜保護膜を設けることにより、薄膜保護膜の膜厚を薄くできる。これにより製造が容易になると共に、光磁気記録媒体の場合、その磁気特性を向上することができる。

【0065】また、光情報記録媒体において薄膜保護膜の透湿度より小さい透湿度を有する基板保護膜を設ける

12

\*で説明した本発明の原理は、実施例1～3より薄いポリカーボネイト基板等を用いた場合においても成り立つ。その具体例について、以下に説明する。

【0058】実施例4として、板厚0.5mmの透明基板を用い、下記表5に示す構成の媒体を形成した。

【0059】

【表5】

ことにより、湿度変化時における変形量が小さくなり、記録再生の信頼性を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】光情報記録媒体の構成を示す断面模式図である。

【図2】光情報記録媒体の反りを説明する図である。

【図3】多層はりを説明する図である。

【図4】温度変化時における反り角の変化量の時間依存性を示す図である。

【図5】湿度変化時における反り角の変化量の時間依存性を示す図である。

【図6】光情報記録媒体の構成を示す平面図、側面図である。

【図7】従来の光情報記録媒体の一例を示す断面模式図である。

【図8】従来の光情報記録媒体の他の例を示す断面模式図である。

【図9】板厚0.5mmの光記録媒体の温度・湿度を変化させたときの反り角の変化量の時間依存性を示す図である。

【図10】板厚0.5mmの光記録媒体の湿度変化時における反り角の変化量の時間依存性を示す図である。

【符号の説明】

10 光情報記録媒体

20 透明基板

30 基板保護膜

40 薄膜層

41 第1誘電体膜

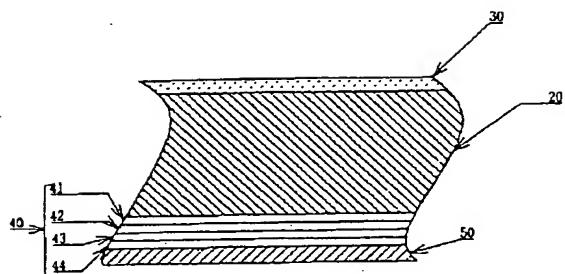
42 記録膜

43 第2誘電体膜

44 反射膜

50 薄膜保護膜

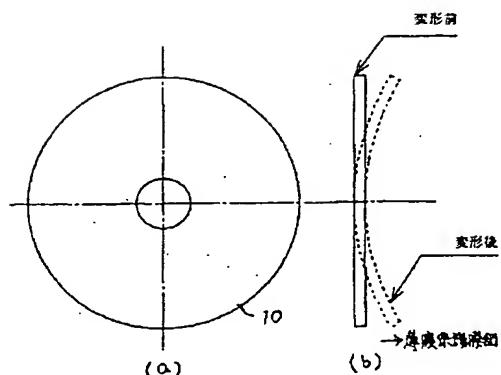
【図1】



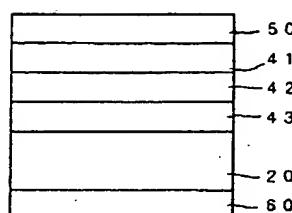
【図3】



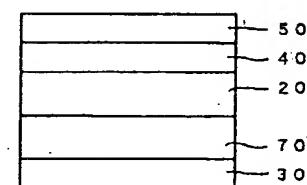
【図2】



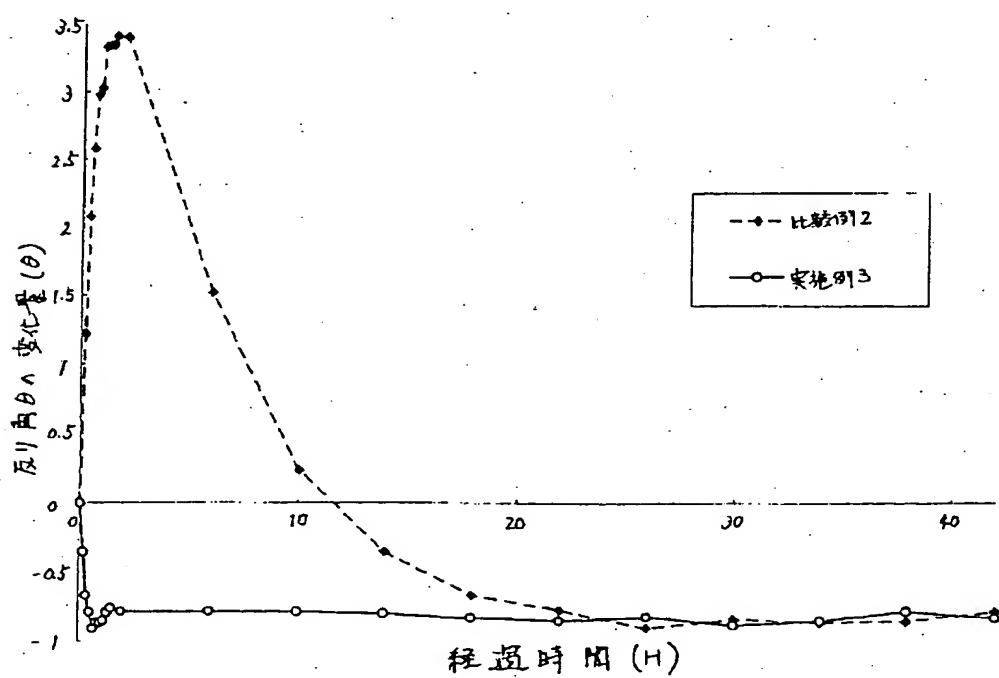
【図7】



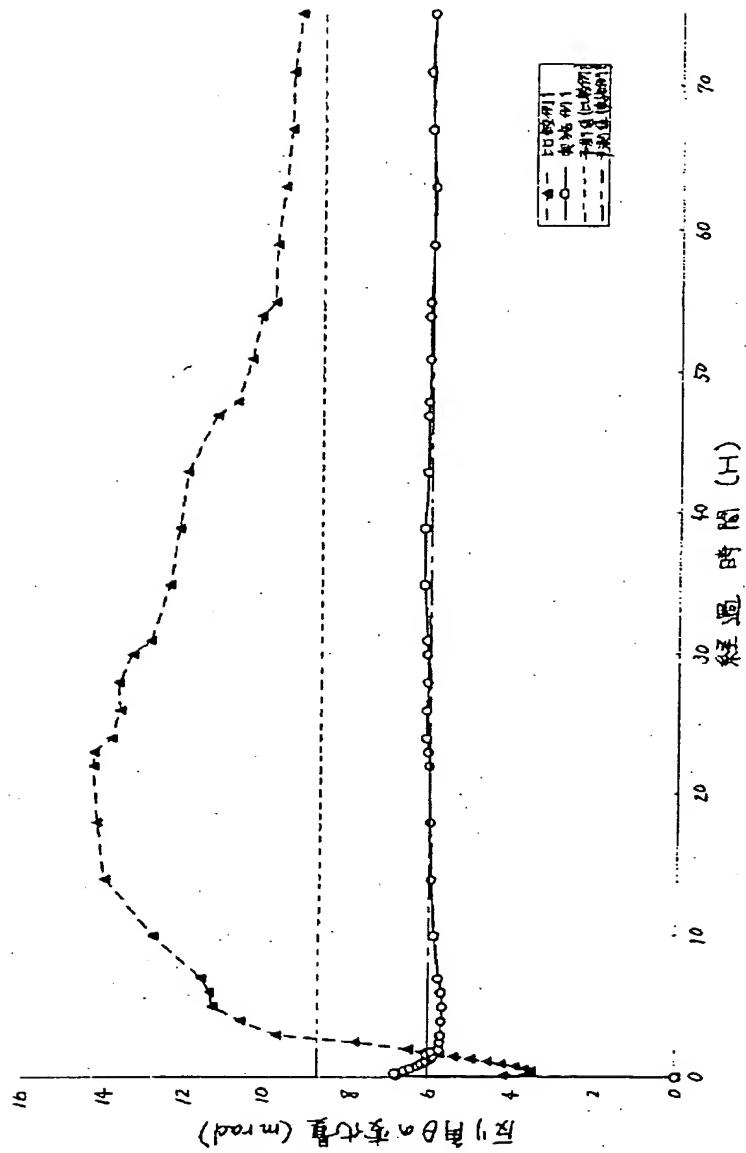
【図8】



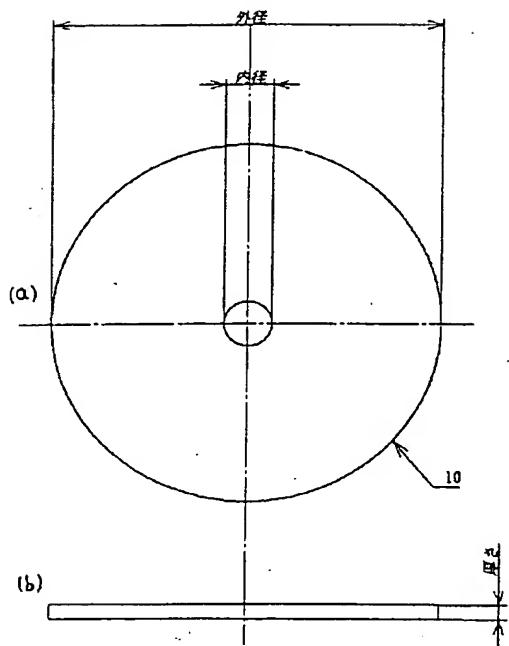
【図5】



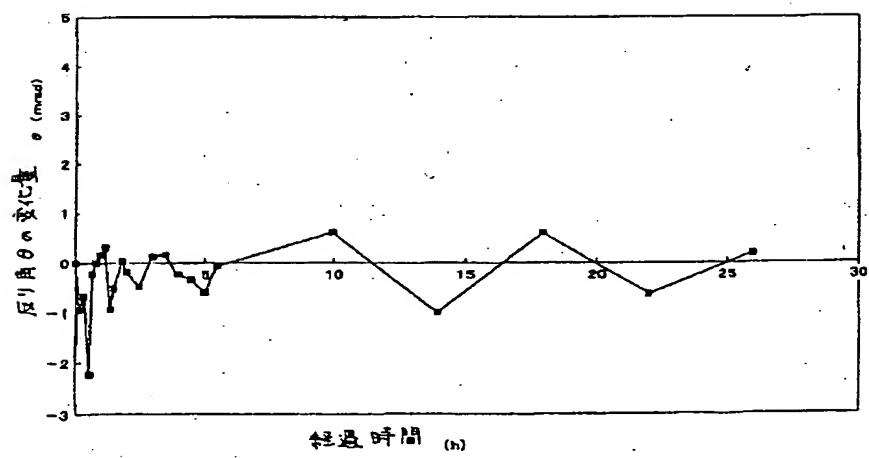
【図4】



【図6】



【図10】



[図9]

